# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(11)Publication number:

61-213843

(43) Date of publication of application: 22.09.1986

(51)Int.CI.

GO3C 1/76 7/00 G03F

(21)Application number: 60-055418

(71)Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

19.03.1985

(72)Inventor:

SHINOZAKI FUMIAKI

KATAYAMA SHINJI

NAMIKI TOMIZO

#### (54) IMAGE FORMING MATERIAL

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To prevent winding adhesion after forming a photopolymerizable photosensitive resin on a support in a manufacturing process by forming a backing layer on the side of the support opposite to the side of the resin layer. CONSTITUTION: The backing layer contg. a matting agent of an inorg. fine powder, such as silicon dioxide including colloidal silica, dispersed into acetyl cellulose is formed on the surface of the support reverse to the side on which the photopolymerizable photosensitive resin layer is formed, and as the acetyl cellulose, monoacetyl cellulose, etc., are enumerated, and, preferably, it has an acetylation degree of 40W60% and an average polymn, degree of 50W400. It is preferred to add the matting agent in an amt. of 1W60wt% of the acetyl cellulose.

#### **LEGAL STATUS**

[Dat f request for examination]

[Dat of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number].

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(54) IMAGE FORMING MATERIA

(11) 61-213843 (A) (43) 22.9.1386 (19) JP

(21) Appl. No. 60-55418 (22) 19.3.1985

(71) FUJI PHOTO FILM CO LTD (72) FUMIAKI SHINOZAKI(2)

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. G03C1/76,G03F7/00

PURPOSE: To prevent winding adhesion after forming a photopolymerizable photosensitive resin on a support in a manufacturing process by forming a backing layer on the side of the support opposite to the side of the resin layer.

CONSTITUTION: The backing layer contg. a matting agent of an inorg. fine powder, such as silicon dioxide including colloidal silica, dispersed into acetyl cellulose is formed on the surface of the support reverse to the side on which the photopolymerizable photosensitive resin layer is formed, and as the acetyl cellulose, monoacetyl cellulose, etc., are enumerated, and, preferably, it has an acetylation degree of  $40\sim60\%$  and an average polymn. degree of  $50\sim400$ . It is preferred to add the matting agent in an amt. of  $1\sim60$ wt% of the acetyl cellulose.

(54) PHOTOSENSITIVE RESIN PRINTING PLATE MATERIAL

(11) 61-213844 (A)

(43) 22.9.1986 (19) JP

(21) Appl. No. 60-54272

(22) 20.3.1985

(71) TORAY IND INC (72) OSAMU TOGASHI(1)

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. G03C1/80,G03F7/00

PURPOSE: To obtain a photosensitive resin printing plate material superior adhesion and resistance to an ink solvent by forming an interlayer between a base

and the photosensitive resin layer.

CONSTITUTION: The photosensitive resin layer contg. a photopolymerizable component having ethylenically unsatd bonds is formed on the base to form the photosensitive resin printing plate material, and the  $0.5 \sim 100 \mu m$  thick interlayer made of a compsn. contgl the following components A, B, and C between the base and the resin layer: A 100pts.wt. of a satd. polyester soluble in org. solvents and having a mol.wt. of 5,000~50,000; B 5~200pts.wt. of polyvalent isocyanate having  $\ge 2$  isocyanate groups in one molecule; and C 0.1~150pts. wt. of a compd. having ≥2 epoxy groups. The component A is synthesized from a satd, pearboxylic acids or their derivs, and polyols and this polyester is soluble in ordinary org. solvents along or a mixture of 2 kinds or more of solvents, e.g., hydrocarbons, such as benzene, halogenated hydrocarbons, such as carbon tetrachloride.

(54) IMAGE FORMING METHOD

(11) 61-213845 (A)

(43) 22.9.1986 (19) JP

(21) Appl. No. 60-55159

(22) 19.3.1985

(71) DAINIPPON PRINTING CO LTD (72) MITSURU TAKITA

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. G03C5/00,G03C1/72

PURPOSE: To obtain a visible image having enhanced aesthetic value and contrast effect by forming a visible image on an image forming layer and making only

the non-image part colorless and transparent.

CONSTITUTION: An aqueous soln. contg. a water soluble and reducible heavy metallic salt and a reducing agent is used as a physical developing soln. optionally in a heated state. For example, the developing soln, contains the heavy metallic salt by  $10\sim100g/l$  and the reducing agent by  $0.1\sim50g/l$ . An image forming layer is physically developed with the developing soln. to form a visible image, and the developed layer is processed with an org. acid. By this processing, the coloring of the non-image part is effectively prevented. Formic acid, acetic acid or the like can be used as the org. acid. Formic acid is, however, preferably used. The kind and concn. of the org. acid are selected so that the org. acid does not lower the image density or swell the image forming laver.

halogen

rarboxy

substd. substd.

ractive

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-213843

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)9月22日

G 03 C G 03 F 1/76 7/00 7267-2H 7124-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

49発明の名称 画像形成材料

> 创特 饠 昭60-55418

釀 昭60(1985) 3月19日 四出

๋❷発⋅ 明. 者 文 賙

富士宮市大中里200番地 富士写真フィルム株式会社内

眀 者 @発 片

の出

真 士

富士宮市大中里200番地 富士写真フィルム株式会社内

富士宮市大中里200番地 富士写真フィルム株式会社内

?₩ 明 老 並 木 鲎 蔽

南足柄市中沼210番地

富士写真フィルム株式 人

蓹

Щ

会社

弁理士 柳川 多代 理 泰男

1. 発明の名称

西索形成材料

#### 2. 特許請求の範囲

1. 支持体と、この上に設けられた光重合系感 光性樹脂層とを有する頭像形成材料において、絃 支持体の光重合系感光性樹脂層とは反対傷の装置 にアセチルセルロースとマット剤とからなるバッ ク層が設けられていることを特徴とする頭像形成

2。上記アセチルセルロースが、酢化度が40 ~ 6 5 % であり、かつ平均重合度が 5 0 ~ 4 0 0 の範囲にあることを特徴とする特許請求の範囲系 1 項配載の薩像形成材料。

3. 上記マット列の粒子径が0.005~10 μ 皿 の 範囲にあることを 特徴とする 特許 譲求 の 範 囲第1項記載の画像形成材料。

4。 上記マット剤の含有量が、アセチルセルロ ースの使用量に対して1~60重量%の範囲にあ ることを特徴とする特許請求の範囲第1項乃至第 3 項記載の函像形成材料。

5。上記パック層の贈厚が0.01~5mmの 適囲にあることを特徴とする特許請求の範囲第 1 項記載の画像形成材料。

3. 発明の詳細な説明

[発明の分野]

太桑明は、印刷版、返し用リスフィルム、カラ ーテストプリント、およびドライフィルムレジス トなどに用いられる画像形成材料に関するもので

[ 発明の技術的背景 および従来技術]

従来より、印刷、写真および金属等の数組加工 など種々の分野で使用されている画像形成材料 は、基本的に支持体(転写型の画像形成材料にお いては仅支持体とも称される)と、その上に設け られたフォトポリマーからなる恩光性樹脂層とか **ら実質的に構成されている。** 

たとえば、このような構成を有する転写型の語 位形成材料(唐光性転写シート)は色校正に用い られる。色皮正用のカテープルーフィングレート

は、各色版用の分解網フィルムを通して画像形成材料を貫光、現像して感光性樹脂潜上に分解画像を形成し、しかるのちこの分解画像を任意の支持体(受像図)上に転写することにより得ることができる。また、多色画像は、上記支持体上に更に別色の分解画像を転写する工程を繰り返すことにより得られる。

更に、上記転写工程を簡略化するために、 支持体と 歴光性樹脂 勝との間に 料離暦が設けられた 顧像形成材料も知られている(特公昭 4 9 - 4 4 1 号、特闘昭 4 7 - 4 1 8 3 0 号公報 学参照)。

いずれにしても、西像形成材料は実質的に支持体と感光性問題層とからなり、必要に応じてこの感光性関節上には保護層が設けられるが、それの思立は常法により行なわれる。すなわち、長尺シート状のポリエチレンテレフタレート等から、長々な方法と略す)を他の関節用の他の観度で加熱を光波と略す)を他のした後、一定の観度で加熱を続きなり工程)、そのまま理念的に巻き取る(巻き取り工程)ことにより製造される。保護層

よれば巻き取り接着は防止できるものの、得られた関係形成材料に顕像を形成する場合に、分解網フィルムとポリエチレンフィルムを介して懸光性樹脂層を露光しなければならない。そのために光がマスクされた画像の下にまわりこみ、画像の解像力が著しく低下するものであった。

また、上記欠点を解析する別の方法としては、 想いマット別が抵加された感光液を用いて感光性 機能層を形成した後巻き取りの飲のシート間の 被潰を防止する方法が知られている。しかしなが ら、この方法においても、接着を完全に防止でき るほどの量のマット剤を抵加すると、画像形成時 にマット別の汚れ(stain )が発生しがちであ り、良好な画質が得られないという問題が生じて いた。

さらに、加工工程において所望のサイズに栽断 した画像形成材料(シート)を扱み食ねる際に各 シートが相互に復着しあいため、円滑な扱み重ね が困難(すなわち、気積性が終い)となり、その が設けられる場合には、一旦巻き取った後に保護局用の電布線を感光性側筋局上に壁布、乾燥することにより製造される。さらに、巻き取られた磁像形成材料は所望の規格寸法に栽断する等の後処理が進され(加工工程)、製品化される。

特に光重合系感光性樹脂層は、基本的に光重合性をイマー、光重合開始剤および有機重合結合剤の与精度され、モノマーは有機重合結合剤に対して一種の可包剤のような作用をするために、光重合系感光性樹脂層は若干軟質状態で形成される。このことは顕像形成を良肝にするためには必要であるが、反面上記のような接着現象を生じあくするものである。

この欠点を解消する方法として、 悪光液を弦 布、乾燥後その上にポリエチレンフィルムなどを ラミネートする方法が知られている。この方法に

取り扱い等の作業性に支煙を来たし、製品化工程 の能率が低下する要因となっていた。

#### 〔発明の要官〕

本発明は、製造工程において支持体上に光重合系感光性樹脂層を形成した役の巻き取り接着が防止された画像形成材料を提供することをその目的とするものである。

また、本発明は、加工工程における類様性が改 良された画像形成材料を提供することもその目的 とするものである。

上記の目的は、支持体と、この上に設けられた光電合系感光性機能層とを有する面像形成材料において、該支持体の光電合系感光性機能層とは反対側の装面にアセチルセルロースとマット剤とからなるバック層が設けられていることを特徴とする本発明の顕像形成材料により選成することができる。

すなわち、支持体の光重合系感光性樹脂層が設けられる頃とは反対側の要面にアセチルセルロースとマット列とからなるバック潜を設けることに

三冠を見りつき はらなる 基礎を支援 ひとう としょうど

より、画像形成材料の製造時における巻き取り扱 者の防止および集積性の向上を実現するものである。

バック暦の材料として数粒子のマット剤とてセチルセルロースとを用いることにより、 支持体質 面に接着防止力の優れたバック層を形成することができる。 この結果、 巻き取り工程において、 支持体と光重合系感光性樹脂層との間には常には、 ック層が介在すること、 およびこのバック層目合 の 変面が過度な 担さを有しているために、 光重合系 感光性樹脂層の支持体との医者 刀が弱められる。 よって巻き取り工程における装置を防止することができる。

また、このことは同時に通像形成材料製面のスペリ性が改審されることを意味し、製品化する駅の加工工程における乗積性などの取扱い性を容易にし、作業能率を向上するものである。

さらに、本発明によれば、製造工程において巻き取り後、輝麒の保護者を光重合承極光性樹脂層 上に設けることができるから、得られた画像形成

る。必要に応じて化学光線販過性であってもよい。具体的には、たとえば、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン類、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン等のポリハロゲン化ビニル類、セルロースアセテート、ニトロセルロース、セロハン等のセルロース誘導体類、ポリアミド類、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリイミド類が挙げられる。これらの中で特に舒ましいものは、寸法安定性および透明性において優れた二軸医伸ポリエチレンテレフタレートフィルムである。

この支持体の光重合系感光性機能層が設けられる個と反対個の表面には、バック層が設けられる。本発明の特徴的な要件であるバック層は、マット網がアセチルセルロース中に分散状態で合有支持されてなる層である。アセチルセルロース、ジアセチルセルロース、ジアセチルセルロース、ドリアセチルセルロース、アセチルブチルセルロースを挙げることができる。

材料を選光して分解面像を形成する際に、充分に 歴光させることができ、高清度で分解画像を形成 することができる。また、マット刑事を光度合系 歴光性相関層に多低に起入させる必要がないた め、現像時にそれらの朽れが殆ど生じることな く、良好な画質を有する画像得ることができる。

#### [発明の構成]

本発明の画像が成材料は、少なくともバック 層、支持体および光電台系感光性網胎層がこの頭 に設けられてなる構成を有する。

ただし、本発明の画像形成材料は上記の構成に限定されるものではなく、たとえば光度合系感光性調節層上には保護層が設けられてもよく、あるいは支持体と光度合系感光性調節層との関には各種の中間層が設けられた構成であってもよい。

上記のような構成を有する本発明の画像形成材料は、たとえば以下に述べるような方法により製造することができる。

支持体の材料としては、化学的および船的に安 足であって、かつ機曲性を有する物質が用いられ

ただし、本発明に用いられるアセチルセルロースは、特にその能化度(アセチル化炭)が40~ 50%の範囲にあるのが針ましく、かつ平均低合 度が50~400の範囲にあるのが籽ましい。

マット 例としては、たとえば、二酸化ケイ素(コロイダルシリカも含む)、酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム、酸化チタン、炭酸カルシウム、酸化亜鉛等の散粒子状の無酸化合物、および架構ポリスチレンを登げることができる。これらのマット剤の平均を登はバック層の層厚にもよっても異なるがい。上ば、クリケー10年四の裏囲にあるのが好ましい。上ば、中間は単独で使用してもよい。

アセチルセルロースとマット剤との比率は、アセチルセルロースに対するマット剤の含有比率が1~80重量%の範囲にあるように顕整するのが好ましい。マット剤の含有比率がこの範囲を越えた場合にはバック層と交待体との接着性等を考慮

した場合、充分でない場合もある。

ボック層の形成においては、先ず上記用いては、 たがロースとマット剤とを選当な部別を用いては 合し、徳市被を調製する。この場合のお剤として、 なったとえば、アセトン、メチルエチルケトン、 シクロヘキサノンなどのケトン類:メチルセン、 かの酸エステル類:メチルセン、 ルブ、ジオキサン、テトラヒドロフランなどアル コールを挙げることができる。これらの起外 数で使用してもよい。 都低として用いてもよい。

バック暦は上記憶布板を通常の方法を用いて支 特体上に蟄布、乾燥することにより形成すること ができる。

なお、他布被には必要に応じて、ポリエチレンテレフタレート(支持体)との密着性を高める目的でレゾルシンなどのエッチング剤やアンチハレーション剤を軽加してもよい。

木苑明に係るバック層の層厚は一般に 0.01

ダントリオールートリメタクリレート、ドリメチロールエタントリアクリレート、ペンタエリトリットラメタクリレート、ペンタエリトリットテトラメタクリレート、ペンタエリトリット・ラフクリレート、ペンタエリトリット・リアクリレート、ジューション・リート、1、5ーペンタンロンオールージメタクリレート、200~400の範囲の分子量を有するポリエチレングリコールのいたなアクリレート、ビスメタクリレート及び類似の化合物を挙げることができる。

またモノマー化合物としては、不飽和アミドを用いることもでき、その例としてはな、ロージアミンを有するアクリル酸及びメタクリルでミドを挙げることができる。不飽和アミドのアルキレン館は炭素原子によって紹かれていてもよい。ただし、光度合性モノマーはこれらの化合物に限定さ

~ 5 µ m の範囲にあるのが好ましく、特に好ましくは 0 . 1 ~ 0 . 5 µ m の範囲である。

次に、支持体のもう一方の個には光低合系感光性樹脂層が設けられる。

尤低合系感光性機脂層は、通常は、常圧で150℃以上の漂点を有し、少なくとも一個の付加盤合によって光盤合体を形成し得る多官能ビニルモノマーまたはビニリデン化合物などのモノマー化合物、有機重合体結合剤、および活性光線によって活性化される光重合関始剤からなり、必要に応じて熱量合薬止剤が添加される。

光電合系感光性制脂層の形成に使用できるビニルモノマー又はビニリデン化合物は、たとえば、ポリオールの不認和エステル、特にアクリル酸又はメタクリル酸のエステルが行ましい。具体例としては、エチレングリコールジアクリレート、イリストリアクリレート、ポリエチレングリコールジメタクリレート、1、2、4ーブングリコールジメタクリレート、1、2、4ーブ

れるものではない.

光低合明始別としては、たとえば、ペンゾフェ ノン、ミヒラーケトン〔4.4′ーピス(ジメチ ルアミノ) ベンゾフェノン』、4.4~-ビス (ジメチルアミノ) ペンゾフェノン、4ー ムトキ シー4!-ジメチルアミノベンゾフェノン、2-エチルアントラキノン、フェナントラキノン、及 びその他の芳香族ケトンのような芳香族ケトン 類:ペンゾイン、ペンゾインメチルエーテル、ペ ンゾインエチルエーテル及びペンゾインフェニル エーテルのようなペンゾインエーテル類:メチル ペンゾイン、エチルペンゾイン及びその他のペン ゾイン類:ならびに2-(o-クロロフェニル) - 4 . 5 - ジフェニルイミダゾール二量体、2 -(0-クロロフェニル) -4,5-(エーメトキ シフェニル)イミダゾール二世体、2- (o-フ ルオロフェニル) - 4 , 5 - ジフェニルイミダゾ ール二量体、2-(o-メトキシフェニル)-4.5-ジフェニルイミダゾール二量体、2-(p-メトキシフェニル)-4.5-ジフェニル

イミダゾール二番体、 2 、 4 ージ( p ー メトキシフェニル) - 5 ーフェニルイミダゾール二番体、 2 ー( 2 、 4 ージメトキシフェニル) - 4 、5 ージフェニルイミダゾール二番体、 2 ー ( p ー メチルメルカプトフェニル) - 4 、5 ージフェニルイミダゾール二番体、 及び米留特許第3。 4 7 9 、 1 8 5 号、 英国特許第1、 0 4 7 、5 8 9 号及び米国特許第3、 7 8 4 、5 5 7 号の 各明細書に配載されているような 2 、 4 、5 ー トリアクリルイミダゾール二番体を挙げることができる。

有機重合体結合剤としては、上記モノマー化合物及び光度合開始剤との相溶性の点から特にビニル系高分子物質が良好である。ビニル系高分子物質としては、たとえば、ポリ塩化ビニル、ポリアクリル酸メチル、ポリアクリル酸ブチル、ポリアクリル酸ブチル、ポリメタアクリル酸、ポリメタアクル酸メチル、ポリビニルアセクール及びこれらの共気合物等の種々のものが挙げられるが、これらに限定されるものではない。

2 6 号、特公昭 4 6 - 3 5 6 8 2 号、特朗昭 4 7 - 4 1 8 3 0 号、特朗昭 4 8 - 9 3 3 3 7 号、特朗昭 4 9 - 4 4 1 号、特朗昭 5 1 - 5 1 0 1 号、特朗昭 5 9 - 9 7 1 4 0 号などの各公報に記載されている。

著色物質を使用する場合には、君色物質は感光性樹脂層に含有されてもよいし、あるいは別に色材層を設けてこの中に含有されてもよい。色材層は感光性樹脂層の上部および下部のどちらにでも設けることができるが、画像電光工程における感光性樹脂層の感度(光度合性)の点から、色材層の上に感光性樹脂層を設けるのが針ましい。また、愛色物質としては公知の顕純および染料を用いることができる。酒色物質および色材層の詳細については、たとえば特別昭59-97140号公報に関示されている。

さらに、本発明の画像形成材料は酸素による感 度の低下を防止する意味から酸素透過性の小さい 保護層を設けることができる。保護層は、たとえ ばポリビニルアルコール、ポリ酢酸ビニル、メチ ここで、モノマー化合物と、有機低合体組合剤の組合比は、使用されるモノマー化合物と有機低合体結合剤の組合せによってもその選正比は異なるが、一般には1:10万至2:1(重量比)の範囲が針ましい。またこのとき、光気合開始剤の の1~20飲食%の範囲が針ましい。

無理合孫止剤としては、たとえば、pーメトキ・シフェノール、ハイドロキノン、アルキル又はアリールを換ハイドロキノン、ターシャリーブチルカテコール、ピロガロール、ナフチルアミン、βーナフトール、フェナチアジン、ピリジン、ニトロペンゼン、oートルキノン、アリールホスファイトを挙げることができるが、これらに設定されるものではない。

感光性機脂層の層原は一般に 0 、 5 ~ 1 5 0 μ 皿の範囲にあり、舒ましくは 2 ~ 1 0 0 μ 皿の範囲にある。

これら感光性機脈層の材料およびその形成方法 の詳細については、たとえば特公昭48-153

ルビニルエーテル・無水マレイン酸共気合体、ポリビニルピロリドン、ゼラチン、アラビアゴムなどの高分子物質の容額を強布、乾燥することにより砂成することができる。

次に本発明の突旋倒および比較例を記載する。
ただし、以下の各例は本発明を初展するものでは
ない。

#### 【寒雄倒1】

パック層形成用値布板として、下記組成を有する容板を調要した。

#### バック暦用強布療

レゾルシン(エッチング羽) 2.8 kg ジアセチルセルロース 0.3 kg

(能化度:55±0.5%,

平均重合度:160

アセテートフレクスV-AC.ダイセル時製)

二酸化ケイ素 (平均粒径:40mm

. . . .

『『- 800 . 日本アエロジル問題)

メタノール

8 k g

(4) 人名德克尔法德尔克克特人士特别的变色。最后

メチルエチルケトン

3 0 K g

この敬布敬をポリエチレンテレフタレートフィルム(支持体、 算さ:100 μm、 長さ:200 0m)上に均一に電布し、乾燥(乾燥温度:120°)して、乾燥膜厚が0.3 μmの実質的にジアセチルセルロースと二酸化ケイ素とからなるバック層を設けた後、巻き取った。

次に、延光性機能局形成用の他布液として、下配組成を有する溶液を調整した。この場合に、下配の組成を有するカーボン分散液は別に調整しておき、混合した。

#### カーボン分散版

カーポンプラック

9 . 8 k g

(KA-100. 三菱化成工桌牌製)

ペンジルメタアクリレート・メタクリル酸

共重合体(モル比: 72/27

25℃のメチルエチルケトン設置の

種限點度: 0.12cps )

18.4kg

メチルエチルケトン

36.9kg

メチルセロソルプアセテート

36.9kg

った。

上記巻き取られたロールを程度25℃、温度8 5%(BH)の雰囲気中に1週間放置した。

別に、下記組成の保護局形成用の強力液を調製し、この強力液をこの感光性物脂質の上に電力し、乾燥(乾燥温度:100℃)して、乾燥膜厚が1.5μ皿の保護層を設けた。

#### 保護層用の雙布瓶

ポリビニルアルコール

6 K F

(GL-05R. 日本合成化学工業調型)

\*

97 kg

メタノール

3 k g

このようにして、順にバック層、支持体、歴光性機能局および保護局からなる画像形成材料を製造し、鉄料Iとした。

#### [比較例1]

実施例 1 において、二歳化ケイ素を用いないでパック層用盤布板を調製すること以外は実施例 1 の方法と同様の操作を行なうことにより、護像形成材料を製造し、試料 11 とした。

感光性 御脂 層用 韓布 袞

メチルエチルケトン

15 kg

メチルセロソルブアセテート

7.4 kg

ベンジルメタアクリレート・メタクリル酸

共塩合体(モル比: 72/27 .

25℃のメチルエチルケトン溶液の

極度粘度: 0.12cps )

4.5 kg

. ベンタエリスリトールテトラアクリレート

5.5 kg

ミヒラーケトン

0 . 1 5 kg

2 , 2 ' - ピス ( o - クロロフェニル)

-4.4',5,5'-717

フェニルピイミダゾール

0.15 kg

二酸化ケイ素

0 . 4 kg

(#288、富士デビィソン時襲)

カーボン分散数

2 4 K g

このようにして調製した感光性網脂局形成用盤 布液を支持体の上記バック層とは反対側の要面に 他和し、乾燥(乾燥温度:100℃)して、乾燥 腹厚が2.4ヵmの感光性樹脂層を設け、巻き取

#### 1比较例21

実施例 1 において、ジアセチルセルロースの代わりにポリビニルブチラール(S レック BC-1、役水化学工業構製)を用いてバック潜用電布板を調製すること以外は実施例 1 の万法と同様の操作を行なうことにより、画像形成材料を製造し、試料皿とした。

#### [比較例3]

実施例1において、ジアセチルセルロースの代わりに塩化ビニル・酢酸ビニル共変合体(塩化ビニル・酢酸ビニル共変合体(塩化ビニル・酢酸ビニル共変合体(塩化ビニル・酢酸ビニル・85/15(重量比)、400×150 ML、日本ゼオン鲱製)を用いてバック原用管布破を関型すること以外は実施例1の方法と同様の操作を行なうことにより、画像形成材料を製造し、飲料17とした。

#### 【脳像形成材料の幹価】

得られたも々の画像形成材料について、以下に 記載する過ぎ取り接着試験および乗復性試験を行 なった。

(1) き取り接着試験

西世形成材料の製造時において、支持体上に感 光性機能層を形成後、巻き取り機を用いてロール 状に巻き取った。このときの癌先性機能層とパッ ク層との接着性を目視により観察した。

#### (2) 集積性試験

価保形成材料を通当な大きさに数断して加工を 施したのち、扱み食ねた。このときの画像形成材料の単様性を以下のA~Cの三段階で辞価した。

A:集技性は且好であった。

B: 乗級性はあまり及くなかった。

C:集積性は不良であった。

以下余白

料(比較例2、3)のおいては、製造時に巻き取り接着が発生したため、次の工程における保護局の形成を懸光性倒脂層の良好な装面に行なうことが不可能であった。また、加工時の集積性も不良であり、特に比較例2 および 3 においては感光性側脂層の一部が剝れて、バック層に付着した。

等許出願人 宮士写真フィルム株式会社 代 理 人 - 弁理士 - 椰 川 - 歴 - 伊 「得られた結果を安」に示す。

餌 1 夢

	<b>以</b> 料	始き取り接着	渠 莅 性
実施例 1	I.	無	A
比較例 1	п	免生	В
比較例 2	ш	発 生	С
比較例3	1 V	発 生	C

第1 表に示された結果から明らかなように、太 発明のバック層を設けた画像形成材料(実施例 1)は、製造時に巻き取り接着が発生せず、感光 性倒脂層の表面は足針な状態に保持され、次工程 における保護層の形成への影響はなかった。さら に加工時の実施性も良好であった。

しかしながらバック層にマット剤が含まれない 適像形成材料(比較例 1)、バック層にアセチル セルロース以外の高分子物質を有する画像形成材